CONDUCTIVE PASTE AND MOUNTING OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent number:

JP4088645

Publication date:

1992-03-23

Inventor:

NAKATANI SEIICHI; others: 01

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L21/60

- european:

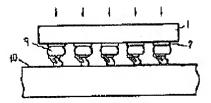
Application number: JP19900203279 19900731

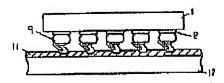
Priority number(s):

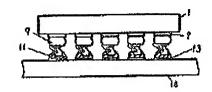
Abstract of JP4088645

PURPOSE: To make it possible to obtain the electrical reliability of a conductive paste and a firm mechanical connection also using the paste by a method wherein a conductive paste made by mixing Au powder of a specified mean particle diameter and Si powder of a specified mean particle diameter in a specified ratio is used as the conductive paste.

CONSTITUTION: Projection contacts are respectively formed on all electrode pads 2 of a semiconductor device 1 and thereafter, are pressed to such a base material 10 as its surface is coarse, whereby such projection contacts 9 as their upper parts are flattened and their surface are coarse are obtained. Then, a conductive paste 11 applied on a support base material is transferred on the projected contacts by applying the contacts of the device 1 having the contacts 9 to the paste 11. Then, the device 1 having the contacts coated with the paste 11 is aligned to conductor patterns 13 of a substrate 14, is mounted, is heated in a nitrogen atmosphere to dissolve the paste 11 and the patterns 13 are made to joint electrically to the contacts 9. Here, a paste made by adding at least a solvent to an inorganic component containing 90.0 to 99.0wt.% of Au powder of a mean particle diameter of 10 mum or shorter and 1.0 to 10.0wt.% of Si powder of a mean particle diameter of 10 mum or shorter in a specified ration is used as the paste 11.







⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-88645

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

69公開 平成 4 年(1992) 3 月23日

H 01 L 21/60

311 S

6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

69発明の名称 導電性ペーストと半導体装置の実装方法

> ②特 類 平2-203279

22出 願 平2(1990)7月31日

@発明 者

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

@発 明

別所

芳 宏

大阪府門真市大字門真1006番地

勿出 頗 人

松下電器産業株式会社

00代 理 人 弁理士 粟野 重孝

外1名

1、発明の名称

薬電性ペーストと半導体装置の実验方法

2、特許請求の範囲

- (1) 平均粒径が10μ四以下のAu粉末90.0~ 99.0重量%に、平均粒径10μm以下のSi 粉末を1.0~10.0重量%含有した無機成分に、 少なくとも溶剤を加えてなることを特徴とする 運電性ペースト。
- ② 半導体装置の導体パターンが形成された基板 への実装方法において、金属ワイヤの先端に熱 エネルギーによってポールを形成する工程と、 前記ポールをキャピラリにより半導体装置の電 極パッド上に圧着した後、キャピラリをループ 状軌道をもって移動した後金属ワイヤを切断す る事により二段突出形状の突出電極を形成する 工程と、平坦面が形成された基材を半導体装置 の突出接点に押し当てることによって突出接点 を平坦化させる工程と、平坦化した突出接点を 別に用意した支持基材上に、平均粒径が

10μm以下のAu粉末90.0~99.0重量% に、平坦粒径10μm以下のSi粉末を1.0~ 10.0重量%含有した無機成分に、少なくとも 溶剤を加えてなる準電性ペーストを塗工し前配 塗工面に合わせて前記突出接点上のみに前記導 世性ペーストを転写する工程と、半導体整置を 導体パターンが形成された基板の所望の位置に 搭載する工程と、前記半導体装置を搭載した基 板を熱処理することにより前配導電性ペースト を溶解させ、前配突出接点と基板導体パターン との電気的接合を行う工程とを含むことを特徴 とする半導体装置の実装方法。

- (3) 平均数径が10μm以下のAu粉末80.0~ 95.0重量%に、平均粒径10μm以下のGe 粉末を5.0~20.0重量%合有した無機成分に、 少なくとも溶剤を加えてなることを特徴とする 夢電性ペースト。
- (4) 半温体装置の温体パターンが形成された基板 への実装方法において、金属ワイヤの先端に熱 エネルギーによってボールを形成する工程と、.

前記ポールをキャピラリにより半導件装置の電 極パッド上に圧着した後、キャピラリをループ 状態道をもって移動した後金属ワイヤを切断す る事により二段突出形状の突出電極を形成する 工程と、平坦面が形成された基材を半導体装置 の突出接点に押し当てることによって突出接点 を平坦化させる工程と、平坦化した突出接点を 別に用意した支持基材上に平均粒径が10μm 以下のAu粉末80.0~95.0重量%に、平均 粒径10μm以下のGe粉末を5.0~20.0重 量%含有した無機成分に、少なくとも溶剤を加 えてなる理理性ペーストを塗工し、前配値工団 に合わせて前配突出接点上のみに前記導電ペー ストを転写する工程と、半導体装置を導体パタ ーンが形成された基板の所望の位置に搭載する 工程と、前記半導体装置を搭載した基板を熟処 理することにより前記準電性ペーストを溶解さ せ、前記突出接点と基板導体パターンとの電気 的接合を行う工程とを含むことを特徴とする半 導体装置の実装方法。

17

する工程であり、第8図は基板へ半導体装置を接続する工程である。第5図において、15は半導体装置であり、16は電板パッドである。17は キャピラリであり、18はボールである。19は 金属ワイヤであり、20は水素炎トーチである。

2 2 は電極パッドに接続されたボールであり、 2 4 は残存した金属ワイヤである。第6 図におい て、2 6 は平坦化されたボールであり、2 8 は平 坦面が形成された基材である。第7 図において、 3 0 は運電性エポキシ樹脂であり、3 2 は支持基 材である。第8 図において、3 6 は基板である。

以上のように構成された従来の半導体装置の接続法について、以下その長時を説明する。まず、第5回に示すように金属ワイヤ19の先端を水素 炎トーチ20によって溶融させポール18を形成 し、キャピラリ17によって半導体装置15の電 極パッド16に固着したのち、金属ワイヤ19を 引っ張ることにより切断して、電極パッド16上 にポール22と残存する金属ワイヤ24からなる 突出接点を形成する。次に第6回に示すように、

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半 体装置の事体パターンが形成された基板への電気的接続方法に関するものであり、 に運覚性ペーストとそれを用いた半導体装置の

フェースダウンポンディング法に関するものであ ェ

従来の技術

従来、標の半導体装置を導体パターンが形成された基板に電気的に接続する方法としては、メッキ技術により半導体装置の電極パッド上に形成した交出接点を用いたものが知られている。

特に、米国特許第4661192号公報においては、運電性接着剤を用いてフェースダウンにより半導体装置を基板に簡易的に接続する方法が述べられている。

以下図面を参照しながら、従来の半導体装置の 接続法に付いて説明する。第5図は突出接点を形成する工程であり、第6図は突出接点を平坦化する工程であり、第7図は運電エボキシ樹脂を転写。

半導体装置15を平坦国が形成された基材28に押し付けることにより平坦化したボール26を得る。さらに、第7回に示すように、平坦化化をボール26を有する半導体装置15を、支持基材32上に形成した導電性エポキシ樹脂30を転写する。以上のようにはない、平型化化したボール26上に導電性エポキシ樹脂30を形成したボール26上に導電性エポキシ樹脂30を形成した半導体を15を、第8回に示すように、基板36の導体の導体パターン34に位置合わせして固着することによって、電気的接続を行うものである。

発明が解決しようとする課題

しかしながら上記のような半導体装置の接続方法では、突出接点の形成において、金属ワイヤを引っ張ることにより切断するため、電極パッド上に固者したボールに残存する金属ワイヤが一定でなく、ボールを平坦化する工程において、残存する金属ワイヤによって隣接するボールと短続するという理問を有していた。

また、平坦化したボールの平坦面の全面に導電 性エポキシ樹脂を形成するため、基板の導体パタ ーンに接続した際に、運電性エポキシ樹脂が広が って、隣接する導体パターンと短絡するという課 題を有している。

1217

さらに、運電性エポキシ樹脂接着剤により接続 することは、電気的抵抗が高く、熱に対する応力 にも弱いという課題を有している。さらに、樹脂 であるため耐熱性に乏しく120で以上の高温で の体質性に欠けるという機関を有している。

本発明は上記課題に鑑み、半導体装置を導体パターンが形成された基板に信頼性よく電気的接続を行うことができる金属接合用導電性ペーストと、それを用いた半導体装置の実装方法を提供するものである。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するため、半導体装置の導体パ ターンが形成された基板への実装方法において、 金属ワイヤの先端に触エネルギーによってボール を形成する工程と、前配ボールをキャピラリによ

の電極パッド上に2段突出状の突出接点を信頼性 よく形成することができ、かつ前記導電性ペース トにより低音金属合金で、突出接点と導体パター ンを接合するため、接合抵抗も低いものとなる。

宝 触 得

以下本発明の一実施例の導電性ペーストおよび それを用いた半導体装置の実装方法について、図 面を参照しながら説明する。第1図(3)~(e)は本発 明の第一の実施例における突出接点を形成する工 程図であり、第2図は、本発明の一実施例の突出 接点を平坦化する工程図であり、第3図は本発明 の一実施例の導電性ペーストを転写する工程図で あり、第4図は本発明の一実施例の基板へ半導体 装置を棒練する工程図である。

まず、導電性ペーストは、第1表に示す無機組成の粉末を用いた。

(以下余白)

り半導体装置の電極パッド上に圧着した後、キャ ピラリをループ状軌道をもって移動した後金属ワ イヤを切断する事により二段突出形状の突出電極 を形成する工程と、平坦固が形成された 材を辛 幕体装置の突出接点に押し当てることによって突 出接点を平坦化させる工程と、平坦化した突出接 点を別に用意した支持基材上に、平均数径が10 μm以下のAu粉末にSi粉末もしくはGe粉末 を加えた無機成分に、少なくとも溶剤を加えてな る基準性ペーストを独工し前記独工面に合わせて 前配突出接点上のみに前配導電性ペーストを転写 する工程と、半導体装置を導体パターンが形成さ れた基板の所望の位置に搭載する工程と、前記半 導体装置を搭載した基板を熟処理することにより 前記導電性ペーストを溶解させ、前記突出接点と 基板導体パターンとの電気的機合を行う工程とを 合むことによって、半導体装置の実装を実現する ものである。

作用

本発明は、上記した構成によって、単準体強置

第1表 導電性ペースト組成 (重量%)

導電性ペーストル	A u 粉	S 1 粉	G e #9
1	96.6	3. 4	
2	9 4 .0	6.0	
3	8 8 .0		1 2.0
4	8 5 .0		15.0

A u 粉末の粒径は約 1 μ m、 S I 粉末は約 3 μ m、 G e 粉末粒径は約 4 μ m の ものを用いた。 次に、第 1 表に示す無機組成の粉末に、溶剤としてテルビネオールを加え 3 段ロールにてベースト 状に複雑した。なお導電性ペーストの無機組成は A u と S i もしくは G e の共晶点組成とその近辺 の組成とした。

次に、本発明の半導体装置の実装方法について 詳細に述べる。第1図において、1は半導体装置 であり、2は、電極パッドである。3はキャピラ リであり、4は孔である。5はAuワイヤであり、 7は電極パッドに固着したボールであり、8はボ ール上に残存するAuワイヤである。第2図にお いて、9は平坦化された突出接点であり、10は 平坦面が形成された基材である。第3回において、 11は前記準電性ペーストであり、12は支持基 材である。第4回において、13は単体パターン であり、14は基板である。

以上のように構成された半導体装置の実装方法 について、以下図面を用いて載明する。まず、第 1図回の機にボールを形成する。このボール6は 公知のようにガス長または、静電放電等によって 形成される。次に第1回四の様に半導体装置1の 電極パッド2に超音波振動もしくは熱圧着する。 次に、第1図四の様にAuワイヤラをキャピラリ 3の孔に通した状態でキャピラリ3を第1回回に 示すようにループ状軌道に移動させ、第1図(6)に 示すように電極に固着したポール7の上部に進む 字状にAuワイヤを残存させてキャピラリ3を降 下してAuワイヤ5を切断する。以上の工程によ り、半幕体装置1の電極パッド2上に2数突出形 状の突出接点が形成される。半導体装置1のすべ ての電極パッド2上に突出接点を形成した後、第 2 因に示すように表面が粗であるような基材 1 0 に押しあてることにより、上部が平坦化し、その 表面が組であるような突出接点9が得られる。つ ぎに第3回に示すように、平坦化し衰国が組である様な突出接点9を有する半導体装置1を、支持 基材上に塗布した前配導電性ペースト11に当て ることにより、前配突出接点上に転写する。この とき、導電性ペースト11の膜厚は、2段突出形 状の突出接点の2段目程度であることが望ましい。

次に、課電性ペーストを塗布した半導体装置1 を、第4個に示すように、基板14の導体パター ン13に位置合わせして搭載し、窒素中で約400 でに加熱して前記導電性ペーストを溶解させ導体 パターンと前記空出物点を質気的に輸合させる。

第1表の無機組成による事電性ペーストでの接合においてペースト版1~4のすべての組成で良好な接合が得られた。このことは、前配の様な温度でAU合金が生成されたことを示すもので、サーマルショック試験においても良好な結果が得られた。また本発明の事電性ペーストは、低融点合金によって接合を形成するため、共晶点から大き

くずれる組成では良好な接合が得られないことは 言うまでもない。

このとき、導体パターンおよび突出接点の材料は、導電性ペーストとの濡れ性からAu 導体が望ましい。また前記導電性ペーストの堕布後、導達チェックにより半導体装置が不良品の場合は、無処理前であれば交換が可能である。さらに、本処明では、使用する基板に割的がある。すなわち、400℃で溶解させるためシリコンと基板との無響気が一致していることが必要であるためである。このような性能を摘足させるものとしては、ガラスとセラミックの複合による低温挽詰セラミック基板がある。

以上のように本実施例によれば、均一な形状の 突出接点が得られ、かつ金属合金による信頼性の 高い接合がえられる。

発明の効果

以上のように本発明の運電性ペーストと半導体 装置の実装方法によれば、半導体装置の電極ペッ ドに2段突出形状の接点を従来のネイルヘッドポ ンディングの技術を用いて形成でき、その突出楼点上に選択的に転写した前記導電性ペーストによって半導体装置を蒸板の導体パターンに電気的な接合を行うことができる。この接続は、金属接合であり、電気的信観性は言うに及ばず、機械的にも強固な接続が得られる。これにより、極めて安定で、信観性の高い半導体装置の実装が実現でき、きわめて実用価値の高いものである。

4、図面の簡単な説明

第1回回~(c) は本発明の第一の実施例の突出接 点を形成する工程図、第2回は本発明の一実施例 の突出接点を平坦化する工程図、第3回は本発明 の一実施例の源電性ペーストを転写する工程図、 第4回は本発明の一実施例の基板へ半準体装置を 接続する工程図、第5回は突出接点を形成する工程図、第 7回は非電性エポキシ樹脂を転写する工程図、第 8回は基板へ半準体装置を接続する工程図、第 1、15……半導体装置、2、16……電板パ

1. 15……半導体装置、2, 16……電極パッド、3. 17……キャピラリ、4……孔、5.

特開平4-88645 (5)

19……Auワイヤ、6,18……ポール、7,22……電極パッドに固着したポール、8,24……ボール上に残存するAuワイヤ、9,26……平坦化された突出接点、10,28……平坦面が形成された基材、11……運電性ペースト、12,32……支持基材、13,34……源体パターン、14,36……基板、20……水素炎トーチ、30……運電性エポキシ樹脂。

代理人の氏名 弁理士 葉野童孝 ほか1名

